

S & S T E C H

# Investment Relations

2024년 1분기

**S&S**TECH

## Disclaimer

- 본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관계된 사항으로 회사에 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다.
- 자료의 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 변화되며, 불확실성을 내포하고 있는바, 실제 미래 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 자료는 투자자/잠재투자자의 편의를 위해 작성된 자료이며, 공시된 내용과의 차이가 있을 경우 공시 내용을 우선으로 참고해 주시기 바랍니다.
- 본 자료의 활용을 인해 발생하는 손실에 대하여는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

# CONTENTS

## 01

### Company Overview

- 1-1. Company Overview
- 1-2. Company 연혁
- 1-3. Site Introduction

## 02

### Business Overview

- 2-1. Product Introduction
- 2-2. Product Application
- 2-3. Supply Chain Overview

## 03

### Financial Summary

- 3. 재무현황

## 04

### Market Expectations & Roadmap

- 4. EUV Roadmap
- 4-1. Projection Keywords

## 01 . Company Overview

사명	(주) 에스앤에스텍, S&S Tech.
대표이사	정수홍
설립일	2001년 2월 22일
본사 소재지	대구광역시 달서구 호산동로 42
임직원 수	290명 (2024.01 기준)
주요사업	반도체 및 디스플레이용 블랭크 마스크
특허보유	특허 등록 208건 ( 국내 106 / 해외 102 )



<S&S Tech Headquarter in Daegu>

## 01 . S&S Tech 연혁

2001 ~ 2009

### 1. Market Entry

- 회사 설립
- 국내 최초 반도체, 디스플레이용 블랭크 마스크 개발 및 양산
- 2005년 제6회 중소기업 기술혁신대전 대통령상
- 2006 대한민국 10대 신기술 지정
- 2000만불 수출탑

2009 ~ 2016

### 2. Growth Period

- High-End 시장 진입
- 2009 코스닥 상장
- 2014 월드 클래스 300
- 2016 대구 제2공장 준공

## 01 . S&S Tech 연혁

2017 ~ 2024

### 3. Expansion Period

- 2017 EUV Pellicle 개발 시작
- 첨단기술기업 지정
- 2020 시가총액 1조원 달성
- 2021 ~2022 자회사 설립
- 2024 용인 EUV Production site 준공 예정

2025 ~

### 4. Upcoming Items

- EUV Pellicle Business
- EUV Blank Mask full development & Business

# 01 . Site Introduction

## ■ 위치



### New Fab

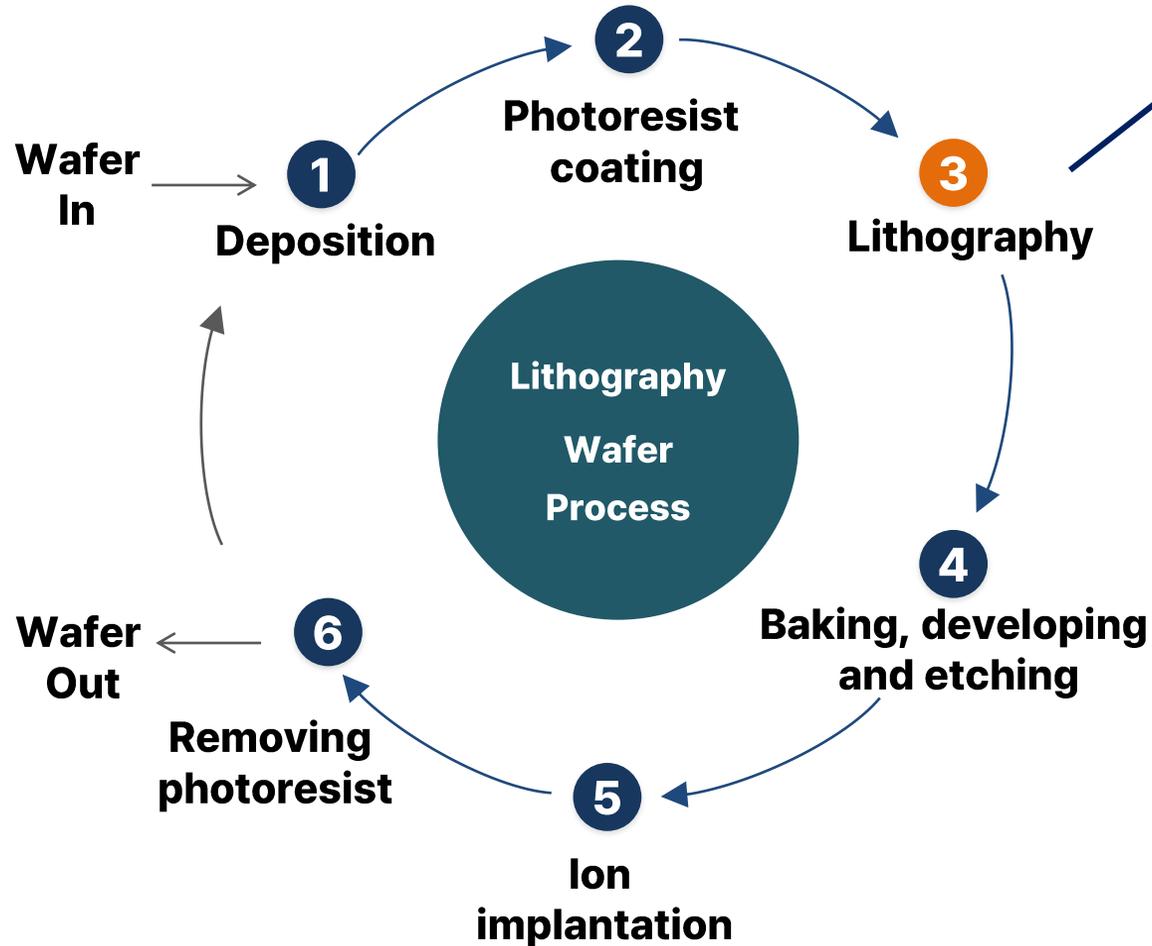
- Location : Yongin City
- Establish : '24/3Q
- Land : 8,250 [m<sup>2</sup>]
- C/R : 3,630 [m<sup>2</sup>]
- Product : [EUV product](#)



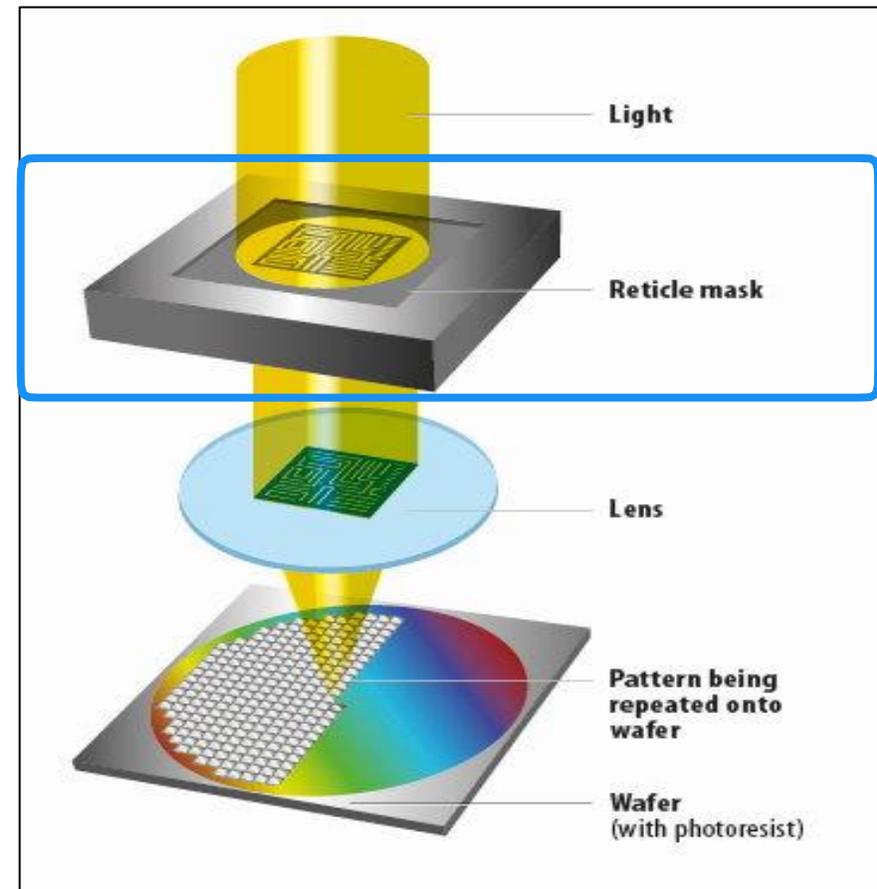
### Current Fab

- Location : Daegu City
- Land : 13,200 [m<sup>2</sup>]
- C/R : 5,450 [m<sup>2</sup>]
- Product : Optical Blank & [EUV product](#)

## 02. Semiconductor Wafer Process (Litho. Based)



### Lithography Systems : Deep Ultraviolet

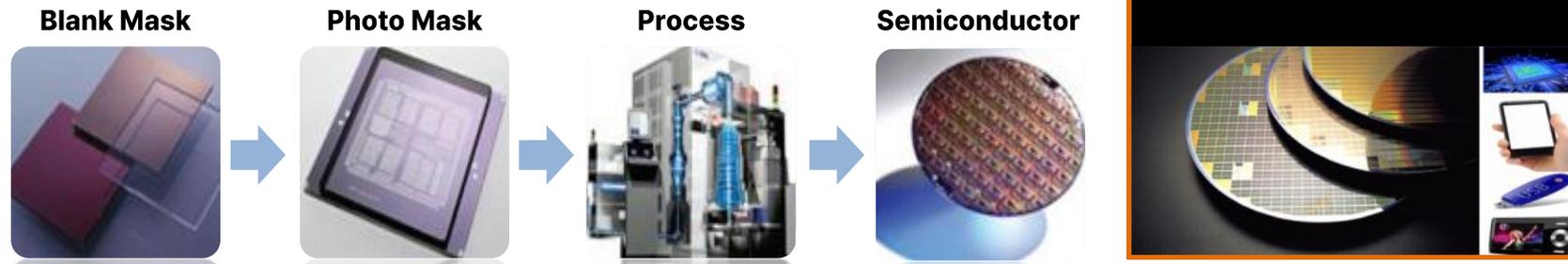


출처: 포춘코리아

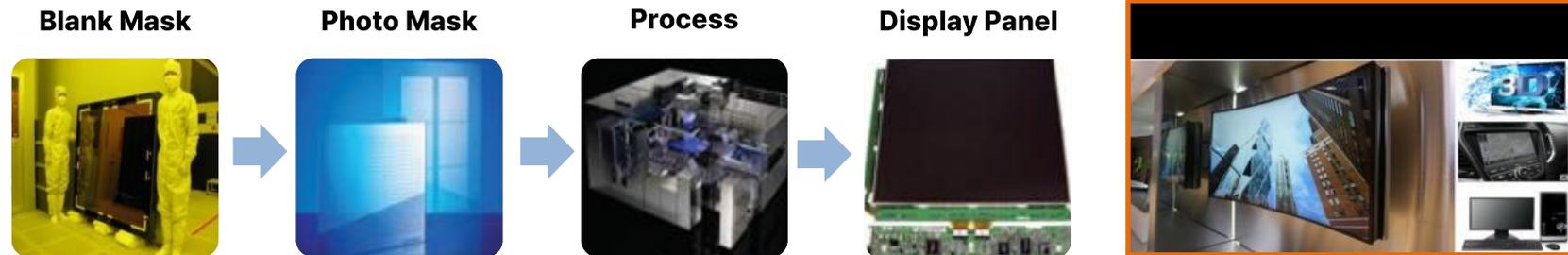
## 02. Product Application

✓블랭크 마스크는 반도체 (메모리& 비 메모리) 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 핵심 원재료입니다.

### Semiconductor Blank Mask



### Display Blank Mask

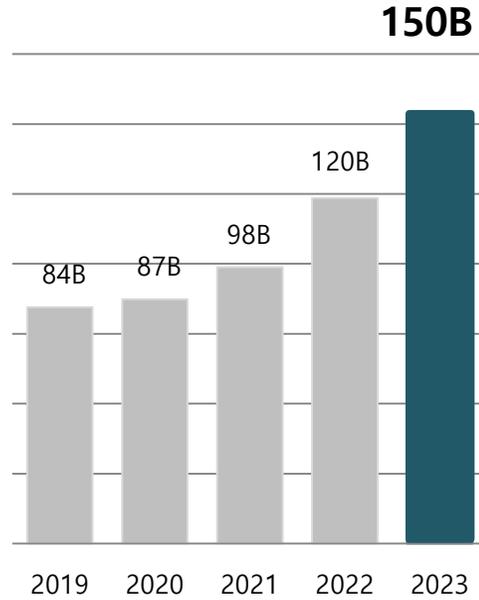


## 02. Supply Chain Overview

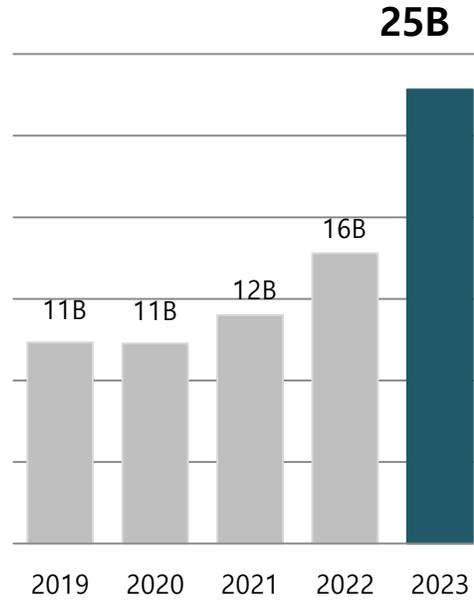
Semiconductor		Display
Memory and non-memory Chipmakers	End User	Samsung Display, LG Display BOE, CSOT
Photronics, Toppan, DNP	Photo Mask	SKE, Photronics Ever Rich, Newway
Hoya, ShinEtsu, Ulcoat S&S Tech.	Blank Mask	Ulcoat, CST, Hoya S&S Tech.
ShinEtsu, AGC, FST	Quartz	ShinEtsu KTG

### 03. 재무현황 (연결기준) (YoY)

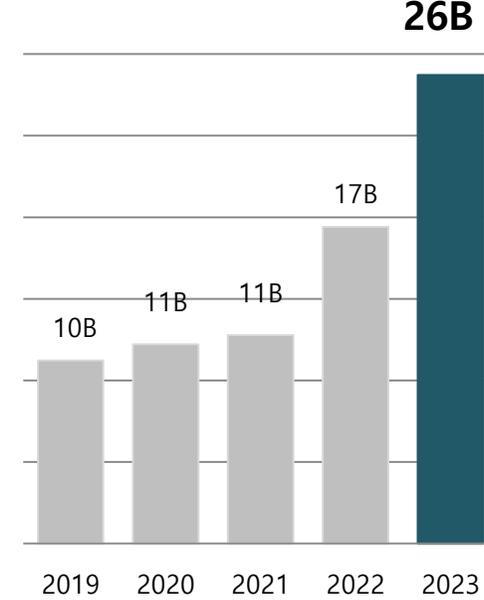
Units : KRW



매출액



영업이익



당기순이익

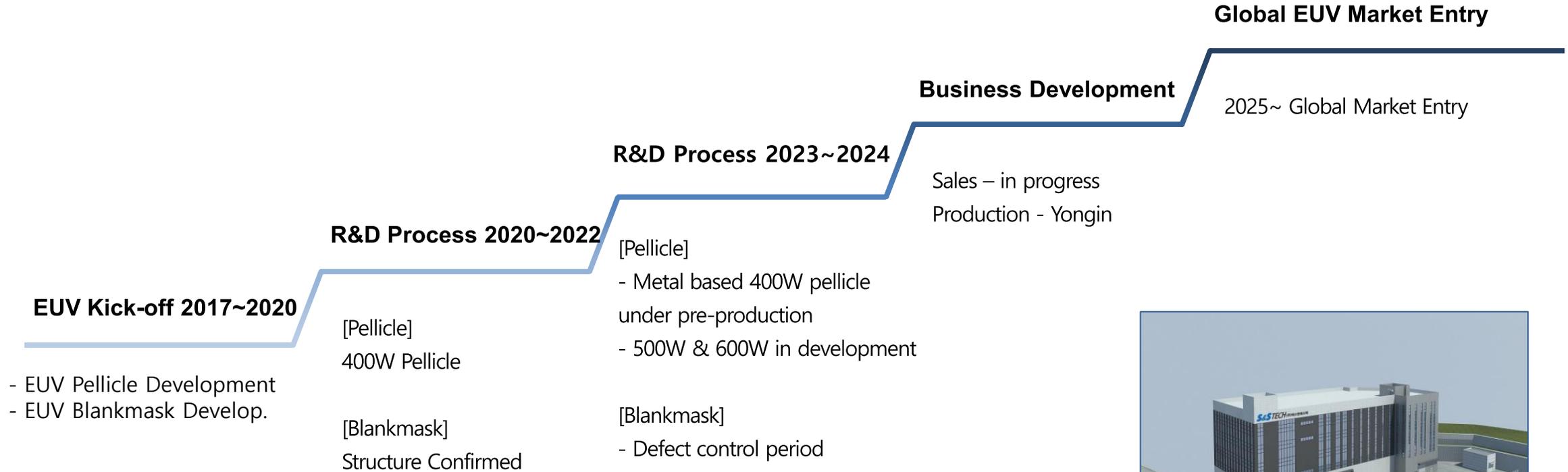
#### Y'23 성과 요인

- 중국 시장 성장
- FPD steady growth

#### Q1 전망

- 중국 시장의 높은 수요
- FPD stability

## 04. EUV R&D Roadmap



[S&S Tech. Yongin Production line (Expected )

## 04. 2024 Keywords

### 시장

- ① 미국 정부 반도체법 규제 → 중국 Technology Migration
- ② EUV Growth
- ③ AI, HBM, Foundry

### 당사 전략

- ① 중국 반도체 시장 성장에 따른 당사의 대응 및 전략
- ② 국내 및 해외 디스플레이 산업 시장의 안정성 및 Stable growth – Cash Cow
- ③ EUV 시장 본격 진입

# 감사합니다.

Q&A